

## 産総研出願特許公開情報

研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@aist.go.jp を付けてください)

2011年 2月公開分(59件)

| No. | 公開番号          | 発明の名称   | 出願人                              |
|-----|---------------|---|----------------------------------|
| 1   | 特開2011-019526 | ラクトシルセラミドを生産する遺伝子組換え植物、およびその利用                                      | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 2   | 特開2011-020475 | 秘密鍵登録システム及び秘密鍵登録方法  | 株式会社東海理化電機製作所<br>独立行政法人産業技術総合研究所 |
| 3   | 特開2011-020889 | 反応焼結基窒化ケイ素セラミックス及びその製造方法  | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 4   | 特開2011-020916 | 焼結セラミックス成形用組成物、焼結セラミックスの製法、及びセラミックス                                 | 株式会社東京大学TLO<br>独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 5   | 特開2011-022066 | 3次元物体位置姿勢計測方法   | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 6   | 特開2011-022440 | MEMSベースの露光モジュール及び関連技術   | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 7   | 特開2011-023757 | 炭化ケイ素半導体装置および炭化ケイ素半導体装置の製造方法  | 三洋電機株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 8   | 特開2011-024501 | 糖液の製造方法   | 東レ株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所        |
| 9   | 特開2011-024741 | 熱影響が極小で微細形状が形成された管、軸材及びその加工方法                                       | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 10  | 特開2011-024773 | X線成分計測装置  | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 11  | 特開2011-025121 | 非アスベスト化処理方法   | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 12  | 特開2011-025283 | スピニング加工方法及び装置   | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 13  | 特開2011-025313 | 電磁波照射を用いた材料の接合方法及び接合装置  | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 14  | 特開2011-025333 | 接合体   | 住友電気工業株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所    |
| 15  | 特開2011-025341 | 電解、レーザ複合加工方法及び装置  | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 16  | 特開2011-026160 | 窒化アルミニウム単結晶用原料およびその製造方法、並びに窒化アルミニウム単結晶およびその製造方法                     | 株式会社フジクラ<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 17  | 特開2011-026161 | 窒化物単結晶とその製造装置   | 株式会社フジクラ<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 18  | 特開2011-026162 | 窒化アルミニウム単結晶とその製造方法および製造装置   | 株式会社フジクラ<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 19  | 特開2011-026188 | チタン酸アルカリ金属化合物及びその製造方法、並びに該チタン酸アルカリ金属化合物を含む電極活物質及び該電極活物質を用いてなる蓄電デバイス | 石原産業株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 20  | 特開2011-026199 | カーボンナノチューブ均一分散有機溶媒の製造方法及びカーボンナノチューブ均一分散ポリマー樹脂の製造方法                  | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |
| 21  | 特開2011-026270 | 生体リズムの制御剤   | 独立行政法人産業技術総合研究所                  |

| No. | 公開番号          | 発明の名称                               | 出願人   |
|-----|---------------|-------------------------------------|---|
| 22  | 特開2011-026413 | ガス化方法及びガス化設備                        | 財団法人電力中央研究所<br>財団法人 石炭エネルギーセンター<br>株式会社IHI<br>独立行政法人産業技術総合研究所 |
| 23  | 特開2011-026489 | 循環流動層ガス化システムにおける熱分解炉及びガス化炉の温度制御システム | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 24  | 特開2011-026490 | ガス化システムにおけるガス化炉への触媒供給方法             | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 25  | 特開2011-026491 | 循環流動層ガス化炉構造                         | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 26  | 特開2011-026578 | 混合ガスの製造方法                           | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 27  | 特開2011-027528 | 低速陽電子パルスビーム寿命測定方法及び測定装置             | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 28  | 特開2011-029229 | 有機光電変換装置                            | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 29  | 特開2011-029573 | トンネル磁気抵抗素子およびスピントランジスタ              | 独立行政法人科学技術振興機構<br>独立行政法人産業技術総合研究所                             |
| 30  | 特開2011-030445 | マイクロチップおよび培養条件探索方法                  | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 31  | 特開2011-031154 | 二酸化炭素の浅帯水層貯留                        | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 32  | 特開2011-031215 | 水素発生用触媒及び水素発生方法                     | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 33  | 特開2011-032206 | SSEA系新規糖鎖化合物                        | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 34  | 特開2011-032241 | 芳香族置換脂肪族ケトン化合物の製造方法                 | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 35  | 特開2011-032578 | 第5族元素及び／又は第6族元素の溶解方法                | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 36  | 特開2011-033236 | 粘性物質希釈装置                            | アイシン精機株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所                                 |
| 37  | 特開2011-033247 | 粘性物質希釈装置                            | アイシン精機株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所                                 |
| 38  | 特開2011-033963 | 導波路型光ゲートスイッチ及び多段導波路型光ゲートスイッチ        | 学校法人慶應義塾<br>独立行政法人産業技術総合研究所                                   |
| 39  | 特開2011-035015 | 不揮発性光メモリ素子とメモリデバイス及びその読み出し方法        | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 40  | 特開2011-036760 | 水に分散可能なナノ粒子及びナノ粒子分散液の製造方法           | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 41  | 特開2011-036765 | 吸着用シート及び塗工液                         | 三菱製紙株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所                                   |
| 42  | 特開2011-037711 | 無機材料成形体の製造方法、並びに無機材料焼結体の製造方法        | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 43  | 特開2011-037755 | 生体リズムの制御剤                           | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 44  | 特開2011-037933 | 循環流動層ガス化反応炉                         | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 45  | 特開2011-038024 | ポリアミド酸微粒子、ポリイミド微粒子の連続製造法            | 独立行政法人産業技術総合研究所   |
| 46  | 特開2011-038072 | 多孔体とその製造方法                          | 独立行政法人産業技術総合研究所   |

| No. | 公開番号          | 発明の名称  | 出願人                                  |
|-----|---------------|--|--------------------------------------|
| 47  | 特開2011-038175 | 二層薄膜構造体、超電導物質三層薄膜構造体及びその製造方法                   | 株式会社日本製鋼所<br>独立行政法人産業技術総合研究所         |
| 48  | 特開2011-038797 | レーザー脱離イオン化質量分析用試料基板、これを用いたレーザー脱離イオン化質量分析方法及び装置 | 国立大学法人名古屋大学<br>独立行政法人産業技術総合研究所       |
| 49  | 特開2011-038952 | 特定の糖鎖構造を有する糖タンパク質を検出することにより癌を検出する方法            | 愛知県<br>学校法人東京医科大学<br>独立行政法人産業技術総合研究所 |
| 50  | 特開2011-039043 | 電気泳動用支持体およびそれを用いた生体成分の分離分析法。                   | 独立行政法人産業技術総合研究所                      |
| 51  | 特開2011-039354 | 光ファイバ伝送系                                       | オーケーラボ有限公司<br>独立行政法人産業技術総合研究所        |
| 52  | 特開2011-039452 | 情報記録媒体の製造方法及び情報記録媒体                            | 国立大学法人北見工業大学<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 53  | 特開2011-040343 | 多孔質発熱装置とその製造方法                                 | 独立行政法人産業技術総合研究所                      |
| 54  | 特開2011-040459 | 多積層量子ドット構造体および製造方法、それを用いた太陽電池素子および発光素子         | 独立行政法人産業技術総合研究所                      |
| 55  | 特開2011-040659 | 電子素子及びその製造方法                                   | 国立大学法人 岡山大学<br>独立行政法人産業技術総合研究所       |
| 56  | WO2009/048119 | 高機能化キメラ蛋白質を含有する医薬組成物                           | 独立行政法人産業技術総合研究所                      |
| 57  | WO2009/048114 | ガス精製方法   | 大陽日酸株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所          |
| 58  | WO2009/047857 | 磁気抵抗素子を用いた増幅装置                                 | キヤノンアネルバ株式会社<br>独立行政法人産業技術総合研究所      |
| 59  | WO2009/044882 | 同位体ダイヤモンド積層体                                   | 独立行政法人産業技術総合研究所                      |